PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-129387

(43) Date of publication of application: 09.05.2002

(51)Int.CI.

C25D 11/26 C23G 1/02

(21)Application number: 2000-319514

(71)Applicant: R & D INST OF METALS &

COMPOSITES FOR FUTURE

INDUSTRIES

(22)Date of filing:

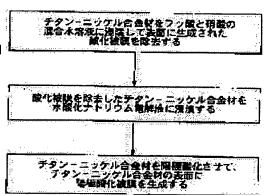
19.10.2000

(72)Inventor: OGISU TOSHIMITSU

(54) SURFACE TREATMENT METHOD FOR TITANIUM-NICKEL ALLOY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve adhesiveness of an titanium-nickel alloy to be bonded onto the other material, by forming an anodic oxide film on the surface of the titanium-nickel alloy after removing an oxide film formed on the surface of the titanium-nickel alloy. SOLUTION: This method comprises removing the formed oxide film 2 on the surface of the titanium-nickel alloy 1 by immersing the alloy in a mixed aqueous solution of hydrofluoric acid and nitric acid at an atmospheric bath temperature for a predetermined time, and anodizing the alloy 1 of which the oxide film 2 has been removed, in a sodium hydroxide solution to form an anodic oxide film on the surface of the alloy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-129387

(P2002-129387A)

(43)公開日 平成14年5月9日(2002.5.9)

(51) Int.Cl.7

識別記号

302

FΙ

テーマコート*(参考)

C 2 5 D 11/26 C 2 3 G 1/02

C 2 5 D 11/26

302

4K053

C23G 1/02

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願2000-319514(P2000-319514)

(22)出顧日

平成12年10月19日(2000, 10.19)

(71)出顧人 599168774

財団法人 次世代金属・複合材料研究開発

東京都港区虎ノ門三丁目25番2号

(72)発明者 荻 巣 敏 充

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号 富士

重工業株式会社内

(74)代理人 100064285

弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

Fターム(参考) 4K053 PA09 QA07 RA16 RA17 YA03

(54) 【発明の名称】 チタンーニッケル合金材の表面処理方法

(57) 【要約】

【課題】 チタンーニッケル合金材の表面に生成された 酸化被膜を完全に除去するとともに、チタンーニッケル 合金材の表面に陽極酸化被膜を生成することでチタンー ニッケル合金材を他の材料に接着する際の接着性の向上 を図る。

【解決手段】 チタンーニッケル合金材1をフッ酸と硝 酸の混合水溶液の常温浴に所定時間浸漬して表面に生成 された酸化被膜2を除去し、酸化被膜2を除去したチタ ンーニッケル合金材 1 を水酸化ナトリウム溶液で陽極酸 化処理し、チタンーニッケル合金材の表面に陽極酸化被 膜を生成する。

チタン−ニッケル合金材をフッ酸と硝酸の 混合水溶液に浸漬して表面に生成された 酸化被膜を除去する

酸化被膜を除去したチタン-ニッケル合金材を 水酸化ナトリウム電解液に浸漬する

チタン-ニッケル合金村を隔極酸化させて、 チタン-ニッケル合金村の表面に 陽極酸化被膜を生成する

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】チタンーニッケル合金材をフッ酸と硝酸の混合水溶液の常温浴に所定時間浸漬して表面に生成された酸化被膜を除去したチタンーニッケル合金材を水酸化ナトリウム溶液で陽極酸化処理し、チタンーニッケル合金材の表面に陽極酸化被膜を生成することを特徴とするチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項2】フッ酸と硝酸の混合水溶液は、3%濃度のフッ酸と10~15%濃度の硝酸であることを特徴とする請求項1に記載のチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項3】チタンーニッケル合金材の浸漬時間は、3分から5分であることを特徴とする請求項1または2に記載のチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項4】水酸化ナトリウム溶液は、10~15%濃度の水酸化ナトリウムを有することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに配載のチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項5】陽極酸化処理は、電解液温度10~20 ℃、電圧10~20V、電解時間30~60秒で行われることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項6】チタンーニッケル合金材を3%濃度のフッ酸と10~15%濃度の硝酸の混合水溶液の常温浴に3分から5分浸漬してチタンーニッケル合金材の表面の酸化被膜を除去することを特徴とするチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項7】酸化被膜を除去したチタンーニッケル合金材を10~15%濃度の水酸化ナトリウム溶液で陽極酸 30化処理してチタンーニッケル合金材の表面に陽極酸化被膜を生成することを特徴とするチタンーニッケル合金材の表面処理方法。

【請求項8】陽極酸化処理は、電解液温度10~20 ℃、電圧10~20∨、電解時間30~60秒で行われることを特徴とする請求項7に記載のチタンーニッケル 合金材の表面処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、次世代航空機構造、衛生及び宇宙ステーション等の宇宙機器、超高層建築、公共インフラストラクチャ及び高速車両等に適用される構造用知的複合材料に用いられるチタンーニッケル合金材の表面処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】チタンーニッケル合金製品には、予め定めた形状から別の形状に変形させた場合に、変形した形状に熱を加えることで変形後の形状が変形前の形状に戻る特性を有するものがある。このような特性を有するチタンーニッケル合金は、携帯電話アンテナ、炊飯器圧力 50

2

蓋、コーヒーメーカー、女性用下着(ブラジャーワイヤ 一)等に用いられている。

【0003】現在量産されているチタンーニッケル合金材においては、チタンーニッケル合金材の熱処理時に表面に生成される酸化被膜が、構造的に緻密で強固であるため、この酸化被膜を一般的なチタン合金材に用いられている表面処理方法によって除去することができない。【0004】一方、チタンーニッケル合金箔は、知的複合材料等のように材料内部に埋め込んで使用されることがあり、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材に生成される酸化被膜が、チタンーニッケル合金材と複合材料の高強度樹脂を高い接着強度で接着することの障害となっている。

[0005]

20

【発明が解決しようとする課題】現在の技術水準では、 チタンーニッケル合金材の表面に生成された酸化被膜を 除去することができないので、チタンーニッケル合金材 と複合材料の高強度樹脂を高い接着強度で接着するため に、チタンーニッケル合金材の表面に生成された酸化被 膜の上に非金属コーティング等の比較的密着性がよいが 強度を必要としないコーティングを施すようにしてい る。

【0006】しかしながら、チタンーニッケル合金材を知的複合材料等のように材料内部に埋め込んで使用する場合や、チタンーニッケル合金材に接着力の高いコーティングが要求される場合、チタンーニッケル合金材の表面に生成された酸化被膜を除去することが要望されている。

【0007】本発明は、上記した点に考慮してなされたもので、チタンーニッケル合金材の熱処理時に生成される酸化被膜を完全に除去するとともに、酸化被膜を除去した後に別の酸化被膜を形成することで接着特性とコーティング特性を向上させるチタンーニッケル合金材の表面処理方法を提供することを目的とする。

[8000]

40

【課題を解決するための手段】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方法は、チタンーニッケル合金材をフッ酸と硝酸の混合水溶液の常温浴に所定時間浸漬して表面に生成された酸化被膜を除去し、酸化被膜を除去したチタンーニッケル合金材を水酸化ナトリウム溶液で陽極酸化処理してチタンーニッケル合金材の表面に陽極酸化被膜を生成し、チタンーニッケル合金材の接着特性とコーティング特性を向上させることができる。

【 0 0 0 9】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方法は、チタンーニッケル合金材を3%濃度のフッ酸と10~15%濃度の硝酸の混合水溶液の常温浴に所定時間浸漬することでチタンーニッケル合金材の表面の酸化被膜を除去することができる。

0 【0010】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処

理方法は、酸化被膜を除去したチタンーニッケル合金材 を水酸化ナトリウム溶液で陽極酸化処理してチタンーニ ッケル合金材の表面に陽極酸化被膜を生成することで、 チタンーニッケル合金材の接着特性とコーティング特性 を向上させることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面を 参照して説明する。図1は本発明のチタンーニッケル合 金材の表面処理方法のブロック図を示し、本発明のチタ ンーニッケル合金材の表面処理方法は、チタンーニッケ 10 ル合金材の表面の酸化被膜を除去するために、チタンー

チタンーニッケル合金材の処理条件1

試料 チタンーニッケル合金箔

(1)3%濃度フッ酸と5%濃度の硝酸の混合水溶液

- (2) 3%濃度フッ酸と10%濃度の硝酸の混合水溶液
- (3) 3%濃度フッ酸と15%濃度の硝酸の混合水溶液

処理液温度 室温

処理時間(1)1分間浸漬

- (2) 3分間浸漬
- (3) 5分間浸漬

処理条件1の実験結果を図2に示す。図2において、チ タンーニッケル合金箔1に付着した酸化被膜(斜線部 分)を符号2で示し、チタンーニッケル合金箔1の酸化 被膜2が除去された部位(白抜き部分)を符号3で示 す。

【0014】チタンーニッケル合金箔1の酸化被膜2 は、3%濃度フッ酸と5%濃度の硝酸の混合水溶液に室 温で3分間浸漬しても一部が除去されるだけであり、3 %濃度フッ酸と10%濃度の硝酸の混合水溶液に室温で 1分間浸漬すると一部が除去され、室温で5分間浸漬す ると完全に除去され、3%濃度フッ酸と15%濃度の硝 酸の混合水溶液に室温で1分間浸漬すると一部が除去さ れ、室温で3分間浸漬すると完全に除去された。

【0015】図3はチタンーニッケル合金箔1の酸洗前 の表面粗さを示す図であり、図4はチタンーニッケル合 金箔1の酸洗を行い被膜を除去した後の表面粗さを示す 図である。

【0016】チタンーニッケル合金箔1は、酸洗前の段 階では、表面に酸化被膜2が付着しており、表面粗さ は、Raが0、07~0、09、Rtが0、45~0. 67であり、酸洗後の段階では、酸化被膜2が除去さ れ、Raが0. 22~0. 37、Rtが2. 37~5. 12である。

【〇〇17】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処 理方法は、チタンーニッケル合金材と他の材料を接着す る場合の接着性向上のために、チタンーニッケル合金材 1を下記する処理条件2で処理した。

【0018】チタンーニッケル合金材の処理条件2 10%~15%NaOH 処理液 処理液温度 10~20℃

ニッケル合金材をフッ酸と硝酸の混合水溶液の常温浴に 所定時間浸漬し、チタンーニッケル合金材の接着特性と コーティング特性を向上させるために、酸化被膜を除去 したチタンーニッケル合金材を水酸化ナトリウム溶液で 陽極酸化処理してチタンーニッケル合金材の表面に陽極

酸化被膜を生成する。 【〇〇12】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処 理方法においては、チタンーニッケル合金材の表面の酸

化被膜を除去するために、チタンーニッケル合金材 1 を

下記する処理条件1で処理した。

[0013]

電圧 10~20V 電解時間 30~60秒

なお、処理液であるNaOHの濃度を10%以下にする と、処理時間が長くなって品質のばらつきが多くなり、 NaOHの濃度を15%以上にすると、母材であるチタ ンーニッケル合金材の溶出または浸食が大きいので安定 した処理ができない。

【0019】図5は、陽極酸化処理したチタンーニッケ ル合金材の表面粗さを示す図であり、酸化被膜2を除去 したチタンーニッケル合金箔1の表面に別の陽極酸化被 膜が生成されており、表面粗さは、RaがO. O33~ O. 45、Rtが3. 80~4. 30である。

【0020】図6は、本発明による処理方法で処理され たチタンーニッケル合金箔および従来の方法で処理され たチタンーニッケル合金箔をASTM D3167によ り測定した引き剝がし強度を示すグラフである。

【〇〇21】図6において、タイプAは、1.2%濃度 フッ酸と35%濃度の硝酸の混合水溶液で酸洗いし、リ ン酸3ナトリウム、弗化ナトリウムおよび弗化水素の混 合溶液で化成被膜処理したチタンーニッケル合金箔、タ イプBは、1.2%濃度フッ酸と35%濃度の硝酸の混 合水溶液で酸洗いしたチタンーニッケル合金箔、タイプ Cは本発明の処理条件1の処理液(3)と処理時間

(2) の条件で処理されたチタンーニッケル合金箔、タ イプロは、本発明の処理条件1の処理液(3)と処理時 間(2)の処理と処理条件2で処理されたチタンーニッ ケル合金箔を示す。

【0022】図6に示す測定結果によれば、処理条件1 の処理液(3)と処理時間(2)の処理により酸洗いし 50 たチタンーニッケル合金箔(タイプC)は、従来のタイ

5

プAのチタンーニッケル合金箔およびタイプBのチタンーニッケル合金箔と平均荷重および平均強度においてほとんど差がないが、処理条件1の処理液(3)と処理時間(2)の処理と処理条件2で処理したチタンーニッケル合金箔(タイプD)は、従来のタイプA、タイプBおよび本発明のタイプCのチタンーニッケル合金箔と比較して、平均荷重および平均強度が約2倍である。

[0023]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、チタンーニッケル合金材をフッ酸と硝酸の混合水溶液の常温浴に所定時間浸漬することで、チタンーニッケル合金材の表面に生成された酸化被膜を完全に除去することができ、酸化被膜を除去したチタンーニッケル合金材を水酸化ナトリウム溶液で陽極酸化処理して、チタンーニッケル合金材の表面に陽極酸化被膜を生成することで、チタンーニッケル合金材を他の材料に接着する際の接着性の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方

【図1】

法の工程順を示すブロック図。

【図2】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方法で表面処理されたチタンーニッケル合金材の酸洗い前後の外観を示す写真。

【図3】図2のチタンーニッケル合金材の酸洗い前の表面粗さを示す図。

【図4】図2のチタンーニッケル合金材の酸洗い後の表面粗さを示す図。

【図5】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方法で表面処理されたチタンーニッケル合金材の陽極酸化処理後の表面粗さを示す図。

【図 6 】本発明のチタンーニッケル合金材の表面処理方法で表面処理されたチタンーニッケル合金材の引き剝が し強度を示す図。

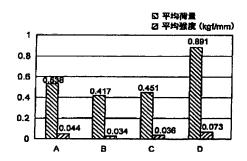
【符号の説明】

- 1 チタンーニッケル合金箔
- 2 酸化被膜
- 3 チタンーニッケル合金箔の酸化被膜が除去された部位

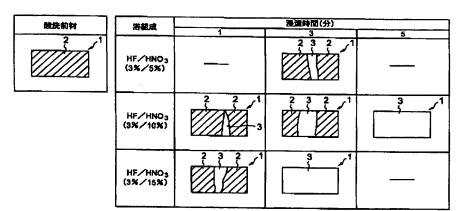
チタン-ニッケル合金材をフッ酸と硝酸の 混合水溶液に浸透して表面に生成された 酸化複線を除去する

チタン・ニッケル合金材を開催酸化させて、 テタン・ニッケル合金材の表面に 発揮酸化被威を生成する

強化被調を除去したチタン − ニッケル合金材を 水酸化ナトリウム電解液に浸渍する 【図6】



[図2]



競洗材の外観写真

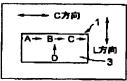
[図3]

2 C方向 L方向 L方向

源定方向	測定位置	Ra(µm)	Rt(µm)	PPI(個/in)		
				5(µin)	10(µin)	25(µln)
C方向	B #	0.07	0.45	0	0	0
上方向	D部	0.09	0.67	0	0	0

【図4】

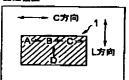
測定位置



湖定方向	海定位置	Ra(µm)	Rt(µm)	PPI(個/in)		
				5(µin)	10(µin)	25(µin)
C方向	AŠŠ	0.37	3.30	287	178	57
	8部	0.25	5.12	273	121	19
	CMS	0.31	3.11	311	191	32
し方向	D部	0.22	2.37	254	89	13

【図5】

測定位置



测定方向	測定位置	Ra(µm)	Rt(µm)	PPI(個/in)		
				5(µIn)	10(µin)	25(µin)
C方向	ABB	0.43	3.97	337	229	64
	B鄭	0.45	3.80	362	273	95
	C部	0.33	4.30	362	216	51
功向	D部	0.37	3.89	349	260	51